<< 2015년 교육과정 안내 >>

작성일자:2015.2.6

1) 하기의 교육 일정은 변경 될 수 있으며, 접수시작일은 안내서 구분 기준으로 5주전 입니다.
2) 각 과정별 정원에 따라 업체별 최대수강인원이 제한됩니다.

No.	안내서구분	접수시작일	접수마감일	확정통보일	교육 기간	교육과정명	정원	업체별 최대인원
1	2월	01월 12일	01월 25일	01월 26일	02.10~02.13(4일,29hr)	솔라셀과정	14	2
2	"	"	02월 01일	02월 02일	02.23~02.27(5일,33hr)	반도체기초과정	20	3
3	3월(1)	01월 26일	02월 08일	02월 09일	03.02~03.06(5일,30hr)	반도체실무과정 I	40	6
4	"	"	02월 15일	02월 16일	03.11~03.13(3일,22hr)	반도체실무과정II	22	3
5	3월(2)	02월 09일	02월 22일	02월 23일	03.17~03.20(4일,26hr)	평판디스플레이과정	40	6
6	"	"	03월 01일	03월 02일	03.23~03.27(5일,33hr)	반도체기초과정	20	3
7	"	"	03월 08일	03월 09일	03.30~04.02(4일,26hr)	플라즈마기술과정	25	3
8	4월(1)	03월 02일	03월 15일	03월 16일	04.06~04.09(4일,26hr)	장비진공기술과정	35	5
9	"	"	03월 22일	03월 23일	04.13~04.15(3일,20hr)	Dry Etcher기술과정	25	3
10	4월(2)	03월 16일	03월 29일	03월 30일	04.20~04.24(5일,33hr)	반도체기초과정	20	3
11	"	"	04월 05일	04월 06일	04.27~04.29(3일,20hr)	반도체장비통신기술과정	25	3
12	5월	04월 06일	04월 12일	04월 13일	05.06~05.08(3일,19hr)	PECVD/ALD기술과정	25	3
13	"	"	04월 26일	04월 27일	05.18~05.22(5일,33hr)	반도체기초과정	20	3
14	6월(1)	05월 04일	05월 17일	05월 18일	06.08~06.12(5일,30hr)	반도체실무과정 I	40	6
15	"	"	05월 24일	05월 25일	06.15~06.18(4일,26hr)	평판디스플레이과정	40	6
16	6월(2)	05월 18일	05월 31일	06월 01일	06.22~06.25(4일,26hr)	플라즈마기술과정	25	3
17	"	"	06월 07일	06월 08일	06.29~07.02(4일,26hr)	장비진공기술과정	35	5
18	7월	06월 01일	06월 14일	06월 15일	07.06~07.10(5일,33hr)	반도체기초과정	20	3
19	8월	07월 13일	07월 26일	07월 27일	08.17~08.21(5일,33hr)	반도체기초과정	20	3
20	"	"	08월 02일	08월 03일	08.24~08.27(4일,29hr)	솔라셀과정	14	2
21	"	"	08월 02일	08월 03일	08.26~08.28(3일,20hr)	Dry Etcher기술과정	25	3
22	9월	07월 27일	08월 09일	08월 10일	08.31~09.02(3일,20hr)	반도체장비통신기술과정	25	3
23	"	"	08월 16일	08월 17일	09.07~09.10(4일,26hr)	플라즈마기술과정	25	3
24	"	"	08월 23일	08월 24일	09.14~09.18(5일,33hr)	반도체기초과정	20	3
25	10월(1)	08월 31일	09월 13일	09월 14일	10.05~10.07(3일,19hr)	PECVD/ALD기술과정	25	3
26	"	"	09월 20일	09월 21일	10.12~10.16(5일,33hr)	반도체기초과정	20	3
27	10월(2)	09월 14일	09월 27일	09월 28일	10.19~10.22(4일,26hr)	장비진공기술과정	35	5
28	"	"	10월 04일	10월 05일	10.26~10.29(4일,26hr)	평판디스플레이과정	40	6
29	11월(1)	10월 01일	10월 18일	10월 19일	11.04~11.06(3일,22hr)	반도체실무과정II	22	3
30	"	"	10월 18일	10월 19일	11.09~11.13(5일,33hr)	반도체기초과정	20	3
31	11월(2)	10월 12일	10월 25일	10월 26일	11.16~11.20(5일,30hr)	반도체실무과정 I	40	6
32	"	"	11월 01일	11월 02일	11.23~11.26(4일,26hr)	플라즈마기술과정	25	3
33	12월	10월 26일	11월 08일	11월 09일	12.02~12.04(3일,20hr)	반도체장비통신기술과정	25	3
34	"	"	11월 15일	11월 16일	12.07~12.11(5일,33hr)	반도체기초과정	20	3